ドナー・アクセプター構造を分子内に有する フタルイミド化合物の蛍光特性制御

東工大・物質理工 ○折田 良司・鹿末 健太・石毛 亮平・安藤 慎治

【要 旨】

高蛍光性 PI の分子設計指針を得ることを目的とし、モデル化合物としてかさ高く強い電子供与性を有する複素環式第二級アミンを異なる置換位置に導入したフタルイミド化合物群を新規に合成した.これらの溶液の発光特性を比較したところ、4位に電子供与性基を導入した化合物はきわめて高い蛍光量子収率を示した.さらに、固体状態の発光特性の比較から、かさ高い置換基を導入することで分子間の凝集が抑制され、高い蛍光量子収率を示すことが明らかとなった.

【緒 言】

我々はこれまで様々な蛍光色を示す蛍光性 PI 薄膜の開発に成功してきた[1]. その過 程で, PI の発光特性を予測するための低分子モデル化合物である N-シクロヘキシルフ タルイミド (NHPI) に電子供与性置換基を導入した化合物が高い蛍光量子収率 Φ を示 すことを解明した[2]. 本研究では,蛍光性 PI のさらなる量子収率向上を目指して,高 い電子供与性を有しつつ分子凝集を抑制する効果が期待される[3]かさ高い第二級アミ ンを置換基として導入したフタルイミド化合物群 (NHPIs)を合成し,溶液及び固体状態 における蛍光特性を比較考察した.

【実 験】

[モデル化合物の合成] N₂雰囲気下,丸底フラスコに DMAc, 3-ブロモ/4-ブロモフタル酸無水物,シクロヘキシルアミンを加え室温で 14 h 撹拌後,溶液にキシレンを加え, Dean-Stark 装置を取り付け 150 ℃, 6 h 還流することにより,3位または4位を臭素で 置換したフタルイミド化合物を得た。これらに 1,4-ジオキサン中,ピペリジンまたはピ ロリジンを加え,24 h 還流することにより,目的のイミドモデル化合物を得た。

[DFT, TDDFT 計算] 基底状態および励起状態の構造最適化には, 汎関数に CAM-B3LYP を採用し、基底関数系は 6-311G+(d,p) を用いた.光吸収および蛍光の振動子強度計算 には汎関数に B3LYP を採用し、基底関数系は 6-311G++(d,p) を用いた.

【結果・考察】

DFT 計算により得られた基底状態および励起状態におけるフタルイミド化合物の構造を Fig. 1 に示す.4位-置換体(4Pi, 4Pyr)は基底状態および励起状態において共にフタルイミド部分と複素環が共平面に近い構造を有している.そのため、S₁→S₀遷移の振

動子強度fはそれぞれ 0.0632, 0.0595 と比較的 大きく,溶液において強い発光が予測される. 一方,3位-置換体(3Pi, 3Pyr)は基底状態にお いてはフタルイミド部分と複素環が共平面に 近い構造をとるが,励起状態においては両部分 が垂直にねじれた構造をとる.そのため,励起 状態において HOMO ではアミノ基に,LUMO ではフタルイミド部分に電子が局在化し,



Fig. 1. The ground and excited state structures of NHPIs optimized by density functional theory at the CAM-B3LYP/6-311+G(d,p).

S₁→S₀遷移の振動子強度*f*はどちらも 0.0001 と非常 に小さく,溶液では弱い発光が予測される. Fig. 2 に 4種のフタルイミド化合物の溶液および固体状態に おける光吸収スペクトル,蛍光スペクトルを示す. これらの溶液では,ドナー・アクセプター型化合物 に典型的な蛍光波長の溶媒依存性(ソルバトクロ ミズム)が観測され,特に 4位-置換体は 3位-置換 体(3Pi, 3Pyr)と比べて大きな Stokes shift を示した. 式1に Lippert-Matagaの式を, Fig. 3 に Lippert-Mataga プロットをそれぞれ示す.ここで, Δυ は Stokes shift (cm⁻¹), a_0^3 は溶質のオンサーガー半径 (Å), μ_e , μ_g はそれぞれ励起状態,基底状態における溶質の双極 子モーメント, Δf は溶媒極性パラメーターを表して いる. Fig. 3 のプロットの傾きから評価した 4Pi,

4Pyr, 3Pi, 3Pyr μ_e はそれぞれ 7.29, 8.01, 5.16, 5.56 (D) であり, 4位-置換体は 3位-置換体と比べて励起状態にお いて強く分極しており,溶媒緩和の効果が強いため大き な Stokes shift を示したと考えられる.また, 4位-置換体 は 3位-置換体 (3Pi, 3Pyr) と比べて大きな ϕ を示した. これは上述した基底状態と励起状態間の構造と電子状 態の差に起因すると考えられる.また,ピペリジル基を 導入した 3Pi, 4Pi は固体状態でも比較的大きな ϕ (=0.36, 0.51) を示した.単結晶 X 線構造解析 (Fig. 4) から,ピ ペリジル基を有する 3Pi, 4Pi はピロリジル基を有する 3Pyr, 4Pyr に比べ隣接する分子間の芳香環同士の重なり が少ない結晶構造をとることが明らかとなった.すなわ ち,前者では分子凝集に伴う無輻射失活が効果的に抑制 され,大きな ϕ が得られたと結論付けた.

【まとめ】

4 位に複素環式第二級アミンを導入したフタルイミド 化合物 (4Pi, 4Pyr) は溶液において極めて高い蛍光量子 収率 ($\Phi = 0.89$)を示した. さらに,固体状態において, かさ高いピペリジル基を導入した化合物 (4Pi, 3Pi) にお いては分子凝集が抑制され,高い Φ (=0.36, 0.51)を示し た.本研究で得られた知見により,酸二無水物部へ含窒 素電子供与性置換基を導入することを基盤とした高蛍光 性 PIの開発の進展が期待できる.



Fig. 2. Absorption and fluorescence spectra of NHPIs in solution and in solid.

$$\Delta v = \frac{2\Delta\mu^2}{hca_0^3}\Delta f \qquad (1)$$



Fig. 4. Crystal structures of NHPIs.

【参考文献】

[1] J. Wakita, H. Sekino, K. Sakai, Y. Urano, S. Ando, J. Phys. Chem. B, 19, 15212-15224 (2009).
[2] K. Kanosue, S. Ando, Phys. Chem. Chem. Phys, 17, 30659-30669 (2015).

[3] M. Shimizu, Y. Takeda, M. Higashi, T. Hiyama, Angew. Chem. Int. Ed., 48, 3653 (2009).

日本ポリイミド・芳香族系高分子会議